

表面・界面における化学反応の 研究と今後の展開

近藤 寛

慶応大学理工学部

アウトライン

- UHV下の不可逆表面反応過程の時分割測定

Rh(111)上でのNO還元反応 Pt(111)上でのCO酸化反応 dispersive-NEXAFS 時分割測定から見えてくるもの

今後の展開 一実環境下での表面反応解析一
これから見たいもの Time-Resolved AP-XPS

Principle of Dispersive-NEXAFS

Dispersed X-rays & Position-Sensitive Electron Energy Analyzer



K. Amemiya et al. J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 124, 151 (2002).

Real-time monitoring of surface reactions by Dispersive-NEXAFS



30 sec/spectrum

2 sec/spectrum

Very recently, 30 msec/spectrum

NO reduction on Rh(111)



$$N_{ad} + NO_{ad} \rightarrow N_2O_{ad}? \rightarrow N_2\uparrow + O_{ad}$$

- key reaction of automobile catalyst for exhaust gas
- formation of intermediate N₂O ?

F. Zaera and C. S. Gopinath, Phys. Chem. Chem. Phys. 5, 646 (2003).

- kinetics study on N + NO reaction on Rh(111)
- detection of reaction intermediate

Reaction at Low Temperature





New species appears! with coincident ignition of reaction

Reaction Model

 $N(ad) + NO(1^{st} layer) > N_2O(g)$

 $NO(g) + NO(g) \rightarrow (NO)_2(2^{nd} layer)$

 $N(ad) + (NO)_2(2^{nd} layer) \rightarrow N_2O(g) + NO(ad)$

strong repulsion



I. Nakai et al. J. Phys. Chem. C in press (2009).

CO oxidation on Pt(111)



 $O_{ad} + CO_{ad} \rightarrow CO_2^{\uparrow}$

key reaction of automobile catalyst for exhaust gas

2D oxygen island formation

J. Wintterlin et al. Science 278, 1931 (1997).

- kinetics study on O + CO reaction on Pt(111)
- effects of 2D oxygen-island formation

Coverage changes during CO oxidation on Pt(111)



Pt(111)表面上のCO酸化反応進行時の吸着構造



COが飽和すると、酸素アイランドの周りにc(4x2)相

反応はこの相境界ができないと起こらない

M. Nagasaka et al. J. Chem. Phys. 126, 044704 (2007).

これまで見えてきたこと

表面種自身が作る表面反応場が反応に 極めて重要な役割を果たしている



実環境下でできる表面反応場とそこでの反応機構を理解したい

Ambient Pressure XPSによる 高温・高圧での反応観測

BL 9.3.2 at ALS Berkeley



In-situ AP-XPS measurements for CO oxidation on Pt(110)

Q-Mass





▶atop-COに覆われた表面▶atomic Oが見えない

→飛来した反応種は短時間 でCO₂になって脱離する

 →高速キネティクスの追跡 が必要
Jen-Yang Chung et al.
Surf. Sci. Lett. 603, L35 (2009).

高温、高圧下でのkinetics解析



数百ns間隔でモニターできれば解析可能

Ambient Pressure Time-Resolved XPS





差動排気型電子分析器

時間分解内殻分光
時間分解能:30 ps
サンプ・リングレート:620 ns/spectrum
雰囲気制御(UHV~1 torr)



Ambient Pressure Time-Resolved XPS

Ambient-Pressure Time-Resolved XPS

レーザーポンプ・X線プローブ

時間分解内殻分光
時間分解能:30 ps
サンプリングレート:620 ns/spectrum
雰囲気制御(UHV~1 torr)



ERL光源による超高速反応モニタリング 100 fs ~ 1 psのパルス幅 1.3 GHz (0.8 ns間隔)のパルストレイン 100 fs~1 psの時間分解能 → 短寿命反応中間体を捉えられる? 0.8 ns間隔でサンプリング → それが何時生成するかを調べられる



マイクロビームの応用

単一微粒子のCoverage fluctuationの観測

粒子サイズの減少に伴いdefectが増加し、 coverage fluctuationが顕著になる それに伴い反応速度も頻繁に転移する



V. Jabeck et al. Science 304, 1639 (2004).



ERL光源への要望

電子バンチの時間構造を変えた運転 バンチ間隔を調整できる

マイクロビーム性能 ビームラインエンドで10 nmを切る

まとめ

 Dispersive-NEXAFSで表面反応キネティクスを観測することによって見えてくる反応メカニズムについて紹介した。 Rh(111)上のNO還元反応 Pt(111)上のCO酸化反応
これらを通して、表面と反応分子が作る反応場の重要性が見い出された。

 今後、考えられる展開として、実環境下での表面反応解析に ついて以下の3点を紹介した。

- ・ 高温・高圧での定常状態の反応観測(AP-XPS)
- ・ 光励起によらないthermalな反応の高速キネティクスの観測(PSDとAP-TR-XPSの複合)
- ERL光源を使った超高速反応モニタリング